DIARYL ETHENE-BASED COMPOUND

Patent Number:

JP3135977

Publication date:

1991-06-10

Inventor(s):

IRIE MASAHIRO; others: 04

Applicant(s)::

KANEBO LTD

Requested Patent:

JP3135977

Application Number: JP19900061741 19900313

Priority Number(s):

IPC Classification: C07D333/54; C07D333/28

EC Classification:

Equivalents:

JP2650131B2, JP2666225B2, JP7179454

Abstract

NEW MATERIAL: A compound expressed by formula I [n is 2-5; A and A' is expressed by formula II or formula III (R1 to R6 are H, aliphatic hydrocarbon, alicyclic hydrocarbon or cyano)]. USE:Used as reversible optical recording material having excellent heat stability and photochromic properties with excellent durability for repeated color developing and fading. PREPARATION: Cycloperfluoroalkene derivative expressed by formula IV is reacted with thioaryl derivative ALi and A'Li to afford the amined compound expressed by formula I. The compound expressed by formula I has high heat stabilities in both states of color-developing state and color fading state and is comfortably preserved for a long period of time without deterioration. An optical recording material utilizing the compound expressed by formula I is obtained by well-known vapor deposition method such as vapor-depositing on a suitable base plate.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

◎ 公開特許公報(A) 平3-135977

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(1991)6月10日
C 07 D 333/54 333/28		7822-4 C 7822-4 C		
# C 07 D 495/04 C 09 K 9/02	101 B	74314C 89304H		·
G 03 C 1/73	503	8910-2H 塞杏語求	未請求 :	青求項の数 1 (全7頁)

の発明の名称 ジアリールエテン系化合物

②特 願 平2-61741

❷出 願 平2(1990)3月13日

優先権主張 @平1(1989)7月17日 @日本(JP) 動特願 平1-183959

@発明者入江正浩福岡県春日市春日公園1丁目29番地

@発明者角谷律夫大阪府大阪市都島区友渕町2丁目12番21-304号

@発明者佐用 浩一 兵庫県神戸市灘区福住通8丁目2番17号

砲発 明 者 椛 澤 誠 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目5番5号

@発明者 堀川 幸雄 大阪府松原市柴垣1丁目27番12号

创出 願 人 鐘 紡 株 式 会 社 東京都墨田区墨田5丁目17番4号

明 田 書

1. 発明の名称

ジアリールエテン系化合物

2. 特許請求の範囲

(1) 下記一般式(1) にて示されるジアリールエテン系化合物

ただし、式中 n は 2 ~ 5 の整数、 A 、 A ′

を養わし、Ri~Riは、水素原子、脂肪族

一度化水素器、健康式使化水素器、又はシテノ 基を表わす。A、A、は同一の基でも異なる ・基でもよい。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、新規なジアリールエテン系化合物に 係り、更に詳細には、フォトクロミック性を有し、 光記級材料等に好適なジアリールエテン系化合物 に関する。

(従来の技術)

近年、記録、記憶材料、復写材料、調光材料、 印刷感光体、レーザ用感光体、マスキング材料、 光量計あるいは表示材料に利用される光照射によ り可逆的に色相変化する種々のフォトクロミック 性を有する化合物が提案されている。

例えば、それらのフォトクロミック化合物としてベンゾスピロピラン類、ナフトオキサジン類、フルギド類、ジアゾ化合物あるいはジアリールエテン類等の化合物が提案されている。

そして、このようなフォトクロミック化合物を

又、光照射による二つの状態が熱的には比較的 安定なものとして、フルギド類やジアリールエエタ 類が知られているが、記録材料に応用するには 安定性が不十分であり、更に最り返し耐久性に劣 るという欠点があり、未だ光記録材料として十分 満足な性能を有するフェトクロミック化合物がな いのが現状である。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、このような事情に指み、なされたものであって、その目的とするところは、着色状態の熱安定性、繰り返し耐久性、あるいは感度等フ

ォトクロミック材料として優れた特性を有する新 扱ジアリールエテン系化合物を提供するにある。

(提題を解決するための手段)

上述の目的は下記一般式(1) にて示されるジアリールエテン系化合物により達成される。

(ただし、式中n、A、A′及びR、~R。は前 記に同じ)

次に、本発明を詳しく説明する。

本発明のジアリールエテン系化合物は、前記一般式(1) で衷わされるものであり、nは2~5の歴数で、二重結合と共同して、4~7 真限の理状構造を有する、中でもnが3又は4の5又は6 貝間が特に好ましいフェトクロミック特性を示す。

A. A' LE

1.

を表わし、 R : ~ R 。 は水素原子,脂肪族炭化水素基,脂质式炭化水素基又はシアノ基である。

本発明のジアリールエテン化合物は種々の方法により製造可能であるが、例えば次のような方法で製造される。

即ち、下記一般式(2)

で示されるシクロパーフルオロアルケン誘導体(nは2~5の整数)とリチオアリール誘導体ALI及びA'LI(A. A'は前記に同じ)

を反応させる方法、

下記一般式(3)

(式中、n.A.A′は前紀に同じ)

にて示されるジケトン化合物を低原子価チタンを用いて、分子内でカルボニル基同士を還元カップリングする方法。

などがある。

本発明のジアリールエテン化合物は、その一例として 3 . 3′. 4 . 4′. 5 . 5′ - ヘキサフルオロー 1.2 - ジー (2.3.5. - トリメチルー 4 - チェニル) - シクロペンテンの例について説明すると、下記(4) 式のように繋外光を吸収すると開理体に変化して黄色になる。

650

また、この閉環体に可視光を放射すると、元の 閉題体に戻り、消色する。

本発明のジアリールエテン系化合物は、着色状態も積色状態も熱的安定性が高く、長期間変化せず、良好に保持される。

又、着消色の繰り返し耐久性にも優れ、可逆的な光情報記録材料に有利に使用することができる。本発明の新規ジアリールエテン系フォトクロミック化合物を含有する記録層を利用した本発明の光記録材料は、公知の方法で容易に得ることができる。

例えば、本発明のジアリールエテン系化合物を、 公知の落着法により、適当な基板上に落着する方 .

本発明のジアリールエテン系化合物を前記のような溶媒に溶解し、ガラスセル等に封入する方法、等により、記録層を形成することによって、光記 建材料とすることができる。

(発明の効果)

以上のように、本発明のジアリールエテン系化合物は、熱安定性に優れ、かつ発摘色の扱う返し耐久性の良好なフォトクロミック性を有するとと

もに、これを用いれば、性能の使れた可逆的光記 は材料を得ることができる。

以下に、実施例を挙げて本発明を具体的に提明する。

実施例 1

J

赤外吸収スペクトル、質量分析スペクトルにより 行った。 (以下、生成物の固定は、これと同様に して行った。)また、光照射による可逆的変化が認 められた。

$$F_{2} \xrightarrow{F_{2}} F_{2}$$

$$C = C$$

$$S \xrightarrow{Me} Me S$$

分析值:-

(i) 'H-NMR (CDC&₃) 8 2.21 (*. 6 H), 7.27-7.39 (m. 4 H). 7.64-7.70 (m. 4 H)

(ii) MS (m/e) 4 6 8 (M°) フォトクロミック性: --

上記で合成した化合物をテトラヒドロフランに 10・3モルノ&になるように溶解して得た透明な溶液を1cm×1cm×4cmの石英ガラスセルに針入し、これにガラスフィルター(U-330 HOYA社製)を装着した100W水銀灯(オス ラム社製)により繋外光を30秒間層射したところ赤紫色に着色した。その吸収スペクトルは第1図に実縁で示すものから点線で示すものに変化した。即ち繋外光で下記式の一の変化が起こり赤紫色に着色した。

次に、赤紫色着色状態の溶液にカットフィルター(日本真空光学社製)を装着した 1 0 0 W の水银灯により 4 0 0 n m 以上の可視光を 1 分間照射したところただちに消色し、元の透明の状態に変化した。この変化は可逆的に過り返すことができた。

上記で合成した化合物の10mgをポリメチルメタクリレート100mgとともにTHF1mg

に溶解し、これを1×3cm角石英ガラス板上に スピンコーティング法により塗布、乾燥して記録 層を作成した。この記録層の吸収スペクトルの 523 n mにおける吸光度は 0.074 であった。 この記録層にU-330フィルターを装着した 100 W 水銀灯により紫外光を30 秒間照射し全 面着色状態にした。得られた着色状態の吸収スペ クトルの 5 2 3 n m における 吸光度は 0. 2 9 7 で あった。次にこの着色状態の記録層にカットフィ ルターを装着した1008水銀灯により400 n m 以上の可視光を 4 5 秒間照射したところただ ちに消色し、この記録層の吸収スペクトルの吸光 度は0.074に戻った。この素外光、可視光の交 互の照射により着色消色を1サイクルとして、投 り返し耐久性試験を行った。この結果を第2図に 示した。第2図に示すように200回級り返した 時点での吸収スペクトルの523mmの吸光度は 消色状態で 0.075、着色状態で 0.294 であっ た。 1.000回繰り返した後も消色状態が

0.075、着色状態が0.276と優れた級り返し

耐久性を有していた。

保存安定性:-

級り返し耐久性で使用したものと同様にして作製した記録層の2枚のうち一方を繋外光による着色した。他方を未着色のまま、アルミネイルで造光し、80℃の恒温槽に入れ、吸光度の変化を観察した。その結果を第3図に示してあるが、10日間径過しても吸光度の変化はほとんどなく、記録を安定に保存することができた。

实施例 2

2個の100mmmの2つ口フラスコをガラスで接続したものを反応容器として使用したチャルスのでは、3~コードー2.4.5~トリメエチルルフェン2.52mmmの2つの 2を入れ、金のでは、10mmmの2を満下し、10分間損率した。もうファイにので、20mmの2のお表に、連結管を通して、上で反応を

せた溶液を10回に分け、5分の間隔で移し、1時間反応させた後、2時間かけて衰温に反反の塩酸10mmを放けて変速を10mmを20数に20位は10mmを20数に20位は、20位は次に20位は20位は20位は20位ので

容量 1 0 0 m e の 2 つロフラスコに e - ヨードー2 - シアノー 3.5 - ジメチルチオフェン 0.8 0 g (3 m m o e) と T H P 3 0 m e , ヘキ サン
7.5 m e を入れ、 窒素気液下で - 1 0 0 で に 冷却後、 n - ブチルリチ ウムヘキサン溶液 3 m m o e を消下し 5 分間撹拌した。次に 3 - (1 - パーフルオロベンテニル) - 2.4.5 - トリメチルチオフ

分析值:-

(i) 1 R

2 2 1 7 c m - * (» cmm)

(ii) M S (m / e)

4'3 5 (M')

フォトクロミック性:一

実施例1と同様にして紫外光を照射したところ 570 nmに吸収値大を持ち、青紫色に変化した。 次に可視先を照射したとこは元の状態に消色でき、この変化は可逆的で、 1 0 0 回以上繰り返し行うことができた。

実施例 3

実施例1に準じた方法により、前記一般式(1)のA、A、が第1表に示す化合物を合成し、得られた化合物のペンゼン消液に実施例1と同様にして、紫外線配射試験を行なったところ、各々第1表に示す色調に着色した。次にこの若色状態のものに可視光を配射すると元の状態に消色できた。この変化は可逆的に100回以上繰り返し行うことができた。

U (M)

宝饰别 4

容量50mlの2つ口フラスコに、3-ブロモ - 2 - メチルベンゾチオフェン 1. 1 3 6 g (5 m mol)とジェチルエーテル30mlを入れ、窒 素気流下でー18℃に冷却後、n-ブチルリチウ ムヘキサン溶液5mmogを減下し、10分間損 押した。次に、パーフルオロシクロブテン 0. 4 9 g(3mmog)を加えて、1時間反応させた後、 2 時間かけて室温に戻しながら撹拌した。反応終 了後、1規定塩酸20m4を加えた。その後、ジ エチルエーテル 5 0 m & で 2 回 抽出し、エーテル 眉を集め、洗浄,乾燥後、エーテルを留去した。 反応生成物をシリカゲルの分取プレートを用いて、 分離、精製した結果、下記構造式のジアリールエ テン類 0. 3 6 g (収率 3 5 M) を得た。なお、生 成物の固定は、核磁気共鳴スペクトル。赤外吸収 スペクトル、賞量分析スペクトルにより行った。 (以原始)

分折值:

(1) 'H-NMR (CDC & + + + + + + 5 2.20 (3,6H).7.26~7.39 (m. 4H).7.65~7.70 (m.4H)

(B) M S (m / e) 4 1 8 (M °) フォトクロミック性:

上記で合成した化合物をメチルシクロヘキサンに10°3モル/&になるように海解して得た透明な溶液を1cm×1cm×4cmの石英ガラスフェルター(U-330HOYA社製)を装着した100W水銀灯(センラム社製)により紫外光を30秒間照射したところ497nmに吸収極大が現われ、赤橙色に変化した。

次に、赤橙色着色状態の溶液にカットフィルタ

- (日本真空光学社製)を装着した100Wの水銀灯により400nm以上の可視光を1分間照射したところただちに消色し、元の透明の状態に変化した。この変化は可逆的に扱り返すことができた。

扱り返し耐久性(可逆若色情色サイクル耐性): -

ちに消色し、この記録層の吸収スペクトルの吸光度は 0.0 3 7 に戻った。この 紫外光、 可視光の交互の 財により 著色消色を 1 サイクルとして、 繰り返し耐久性 試験を行った。この 結果を 第 1 図に示すように 2 0 0 回線 り返した時点での吸収スペクトルの 4 9 7 n m の吸光度は消色状態で 0.1 9 8 であった。

保存安定性:-

級り返し耐久性で使用したものと同様にして作製した記録層の2枚のうち一方を禁外光により着色し、他方を未着色のまま、アルミホイルで遮光し、80℃の恒温槽に入れ、吸光度の変化を観察した。その結果を第2図に示してあるが、10日間経過しても吸光度の変化はほとんどなく、記録を安定に保存することができた。

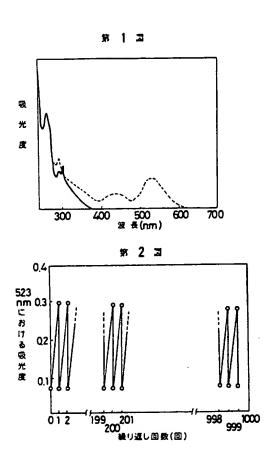
4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1で合成した化合物のテトラヒドロフラン溶液中の吸収スペクトルの光変化を示す図である。また、第2図は実施例1で作製した

光記録層の 紫外光 および 可視 光の 交互 照射にとる グラフである。 節 3 図はは、 実施 併 1 で作 製ける を 経 間 の 着 色及 び 梢 色 な ま よ び 可 視 光の 変 化 を 示 し た 光記 録 層 の 紫外光 および 可 視 光の 変 化 を 設 日 と た 光記 録 層 の 紫外光 および 可 視 光の 変 化 を 製 した 光記 録 層 の 紫外光 および 可 視 光の 変 化 を 製 に と も な う 々 々 の な に な け る 吸 光 鏡 例 4 で 作 製 に と が ラフ で あ る。 第 5 図 は 、 実 施 例 4 で 作 製 に た だ 銀 層 の 着 色及 び 梢 色 状 態 で の 8 0 で に 於 け る 提 目 変 化 を 示 し た 図 で ある。

出聞人 摊 坊 垛 式 会





V

